(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2021-155278 (P2021-155278A)

(43) 公開日 令和3年10月7日(2021.10.7)

(51) Int.Cl. FI テーマコード (参考) **CO1B 32/05 (2017.01)** CO1B 32/05 4G146 **HO1M 4/587 (2010.01)** HO1M 4/587 5HO5O

HO 1 M 4/133 (2010.01) HO 1 M 4/133

審査請求 未請求 請求項の数 8 OL (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2020-57760 (P2020-57760) (71) 出願人 000001085 (22) 出願日 令和2年3月27日(2020.3.27) 株式会社クラレ 岡山県倉敷市酒津1621番地 (72) 発明者 西海 洸介 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式 会社クラレ内 (72) 発明者 西村 啓一 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式 会社クラレ内 (72) 発明者 鍛冶屋敷 強 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式 会社クラレ内 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】非水電解質二次電池の負極活物質用の炭素質材料、非水電解質二次電池用負極

(57)【要約】 (修正有)

【課題】含窒素ガスの排出量が少ない工程負荷の小さい製法による、高い充放電容量を有し、良好な充放電効率をもつ非水電解質二次電池の負極活物質に適した炭素質材料、該炭素質材料を含む負極、該負極を有する非水電解質二次電池を提供する。

【解決手段】元素分析により求めた窒素元素含有量が 0 . 3 質量%以上 1 . 0 質量%未満、かつ、元素分析により一酸化炭素または二酸化炭素として検出される酸素量において、 1 0 0 0 での吸収強度に対する 1 3 5 0 での吸収強度比が 0 . 4 5 以上 3 . 0 以下である炭素質材料。

【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

元素分析により求めた窒素元素含有量が 0 . 3 質量 % 以上 1 . 0 質量 % 未満、かつ、元素分析により一酸化炭素または二酸化炭素として検出される酸素量において、 1 0 0 0 での吸収強度に対する 1 3 5 0 での吸収強度比が 0 . 4 5 以上 3 . 0 以下である炭素質材料。

【請求項2】

レーザーラマン分光法により観測されるラマンスペクトルの 1 3 6 0 c m ^{- 1} 付近のピークの半値幅の値が 1 8 0 c m ^{- 1} 以上 2 3 0 c m ^{- 1} 以下である請求項 1 に記載の炭素質材料。

【請求項3】

BET法により求めた比表面積が100m²/g以下である請求項1~2に記載の炭素質材料。

【請求項4】

平均粒子径 D _{5 0} が 3 0 μ m 以下である、請求項 1 ~ 3 の N ずれかに記載の炭素質材料

【請求項5】

広角 X 線回折法による B r a g g 式を用いて算出される炭素面間隔 d 0 0 2 が 3 . 7 5 以上である、請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の炭素質材料。

【請求項6】

糖 類 骨 格 を 有 す る 物 質 に 由 来 す る 、 請 求 項 1 ~ 5 の い ず れ か に 記 載 の 炭 素 質 材 料 。

【請求項7】

請求項1~6のいずれかに記載の炭素質材料を含む非水電解質二次電池用負極。

【請求項8】

請求項7に記載の非水電解質二次電池用負極を有する非水電解質二次電池。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本発明は、非水電解質二次電池の負極活物質に適した炭素質材料、該炭素質材料を含む非水電解質二次電池用負極、該負極を有する非水電解質二次電池ならびに該炭素質材料の製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

リチウムイオン二次電池等の非水電解質二次電池は、エネルギー密度が高く、出力特性に優れるため、携帯電話やノートパソコンのような小型携帯機器に広く用いられている。近年では、ハイブリッド自動車や電気自動車などの車載用途への適用も進められており、非水電解質二次電池のさらなる高容量化が求められている。これに対して、リチウムイオン二次電池の負極材としては、黒鉛の理論容量372mAh/gを超える量のリチウムのドープ(充電)および脱ドープ(放電)が可能な難黒鉛化性炭素が開発され、使用されてきた(例えば特許文献1)。

[0003]

これらの難黒鉛化性炭素を作製する際に焼成温度を1000 以下に低下させることで充放電容量が高くなるが、表面官能基が多く残るため不可逆容量が増加し、充放電効率が低くなることが開示されている(非特許文献1)。また、このような方法で作製した難黒鉛化性炭素は、表面官能基への水分吸着や酸化による劣化といった問題がある。

[0004]

そこで、充放電効率を落とさずに難黒鉛化性炭素の充放電容量を高める手段として、充放電時にリチウムイオンを吸脱着するサイトを多くするために炭素質材料中に窒素を導入する手法が開示されている(例えば特許文献 2)。

10

20

30

40

[0005]

また、難黒鉛化性炭素の酸化劣化に対する耐性を持たせるために、炭素前駆体と揮発性有機物との混合物を焼成して難黒鉛化性炭素の比表面積を低減する手法が開示されている(特許文献3)。これによって、リチウムイオン吸着量と、炭素質材料の表面で反応して消費されるリチウムイオン量のバランスにとれた表面構造を得ることができ、その結果として充放電効率が改善することが開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0006]

【特許文献1】特開2006-083012号公報

【特許文献2】国際公開第2019/00933号公報

【特許文献3】特開2016-15225号公報

【非特許文献】

[0007]

【非特許文献1】Electrochimica Acta 45 (1999) 121 - 130

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[00008]

しかしながら、特許文献 2 に記載されているリチウムイオン二次電池の負極材には、取り込まれなかった窒素元素がHCN、NOxなどの含窒素ガスとして排出される場合があり、その処理を要する際に工程負荷が大きい製法となる可能性がある。また特許文献 3 は窒素含量が少ないため含窒素ガスの排出量は少ないが、放電容量の大きな改善には至っていない。

[0009]

したがって、本発明は、含窒素ガス排出量が少ない工程負荷の小さい製法で、高い充放電容量を有し、良好な充放電効率を持つ非水電解質二次電池(例えばリチウムイオン二次電池、ナトリウムイオン電池、リチウム硫黄電池、リチウム空気電池等)の負極活物質に適した炭素質材料、該炭素質材料を含む負極、該負極を有する非水電解質二次電池を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明者らは、以下に説明する特定の構成を有する炭素質材料を非水電解質二次電池負極用活物質に用いることで上記目的を達成できることを見出した。

すなわち、本発明は、以下の好適な態様を包含する。

[1]元素分析により求めた窒素元素含有量が0.3質量%以上1.0質量%未満、かつ、元素分析により一酸化炭素または二酸化炭素として検出される酸素量において、1000での吸収強度に対する1350での吸収強度比が0.45以上3.0以下である炭素質材料。

[2] レーザーラマン分光法により観測されるラマンスペクトルの1360cm ¹付近のピークの半値幅の値が180cm ¹以上230cm ¹以下である〔1〕に記載の炭素質材料。

[3] BET法により求めた比表面積が100m²/g以下である[1]または[2]に 記載の炭素質材料。

〔4〕平均粒子径 D $_5$ $_0$ が 3 0 μ m 以下である、前記〔1〕 ~ 〔3〕のいずれかに記載の 炭素質材料。

〔5〕広角 X 線回折法による B r a g g 式を用いて算出される炭素面間隔 d _{0 0 2} が 3 . 75 以上である、前記〔1〕~〔4〕のいずれかに記載の炭素質材料。

〔6〕糖類骨格を有する物質に由来する、前記〔1〕~〔5〕のいずれかに記載の炭素質材料。

10

20

30

40

〔7〕前記〔1〕~〔6〕のいずれかに記載の炭素質材料を含む非水電解質二次電池用負極。

〔8〕前記〔7〕に記載の非水電解質二次電池用負極を有する非水電解質二次電池。

【発明の効果】

[0011]

本発明により、非水電解質二次電池として有用な、充放電容量が高く、良好な充放電効率を持つ負極材を提供することができる。本発明の炭素質材料を含む負極を用いる非水電解質二次電池は、高い充放電容量と良好な充放電効率を有する。また、含窒素難黒鉛化性炭素に比べて、製造時の含窒素ガスの排出量が少ないため、工程負荷の低減といった効果が期待できる。

【発明を実施するための形態】

[0012]

以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。なお、本発明の範囲はここで説明する実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えることができる。

[0013]

本発明の炭素質材料において、含窒素ガスの排出量を低減させるために、元素分析による窒素元素含有量は1.0質量%未満である必要があり、好ましくは0.95質量%以下、より好ましくは0.85質量%以下である。

一方、本発明の炭素質材料において、充放電容量を高めるためには、リチウムクラスターを格納できる空隙が必要であり、空隙を多く作るためには炭素歪を作る必要がある。これに対して、炭素質材料に窒素を導入することで適度な炭素歪を作ることができ、この観点から窒素元素含有量は 0 . 3 質量 % 以上である必要があり、好ましくは 0 . 4 5 質量 % 以上であり、より好ましくは 0 . 5 質量 % 以上であり、さらに好ましくは 0 . 6 質量 % 以上である。

窒素元素含有量の測定の詳細は後述の通りであり、元素分析法(不活性ガス溶解法)により測定される。炭素質材料における窒素元素含有量を上記の範囲に調整する方法は何ら限定されないが、例えば、炭素質材料の原料となる炭化物を、不活性ガス雰囲気下で熱処理する工程を含む、後述する炭素質材料の製造方法を用いることができる。特に、供給する不活性ガスの供給量を大きくする、昇温速度を下げる、熱処理温度を高くすると、窒素元素が脱離しやすい傾向があるため、不活性ガスの供給量、昇温速度および熱処理温度を調整し、窒素元素含有量を所望の範囲に調整することができる。

[0014]

また、上記のリチウムクラスターを格納できる空隙を多く作るにあたって、炭素骨格中にカルボニル基があると炭素歪が生成しやすい。一方、元素分析により一酸化炭素または二酸化炭素として検出される酸素量において、1350 での吸収強度はカルボニル基の分解に対応しているため、該強度は炭素骨格中のカルボニル基量の指標とすることができる。これに対して、上記酸素量における、1000 での吸収強度はヒドロキシル基やエーテル基の分解に対応するが、炭素骨格のエッジ部分のヒドロキシル基は充電時にリチウムを捕捉し、放電容量低下の原因となる。これらのことから、炭素質材料がリチウムイオンを吸蔵するに十分な空隙を有し、炭素骨格のエッジ部分にリチウムを捕捉する官能基が少ないときに、高い充放電容量を得ることができる。

炭素骨格中のカルボニル基は、原料に含まれる含酸素官能基が焼成工程で変化することで生成しているものと推定され、焼成温度を高くすることで熱分解温度が高いカルボニル基量を増やすことができる。しかし、焼成温度を高くすると、グラファイト化が進行することでリチウムクラスターを格納できる空隙量も減少するため、得られる炭素質材料の充放電容量は低下することが知られている(例えば、非特許文献1)。したがって、高い充放電容量を得るためには、焼成時の空隙量減少と炭素歪を生成しやすくするカルボニル基量のバランスが取れた焼成条件を設定する必要がある。

これらの理由から、本発明の炭素質材料において、元素分析により一酸化炭素または二

10

20

30

40

20

30

40

50

酸化炭素として検出される酸素量において、1000 での吸収強度に対する1350での吸収強度比が0.45以上である必要があり、好ましくは0.60以上であり、より好ましくは0.80以上であり、さらに好ましくは1.0以上である。

また、炭素骨格中のカルボニル基量が増えることでカルボニル基による歪が大きくなりすぎると炭素骨格が崩れ、リチウムが吸蔵されにくくなる。このため、1000 での吸収強度に対する1350 での吸収強度比は3.0以下であることが必要であり、2.5以下が好ましく、2.0以下がより好ましい。

[0015]

本発明の炭素質材料において、水素元素の含有量は 0 . 1 5 質量 % 以下であることによって炭素骨格のエッジ部分が減少し、その結果、炭素平面が広がるため電子の移動が容易になるため好ましく、 0 . 1 3 質量 % 以下がより好ましく、 0 . 1 0 質量 % 以下がさらに好ましい。また、水素元素の含有量は、 0 . 0 1 質量 % 以上であることによってリチウムイオンの吸脱着が容易になるため好ましく、 0 . 0 2 質量 % 以上であることがより好ましい。水素元素含有量の測定の詳細は後述の通りであり、元素分析法(不活性ガス溶解法)により測定される。

[0016]

本発明の炭素質材料において、酸素元素の含有量は1.0質量%以上であることによって炭素歪を生成させ、充放電容量が大きくなるため好ましく、1.1質量%以上であることがより好ましく、1.2質量%以上であることがさらに好ましい。また、酸素元素の含有量は2.0質量%以下であることによってリチウムイオンとの反応を抑えることができるため好ましく、1.7質量%以下がさらに好ましい。酸素元素含有量の測定の詳細は後述の通りであり、元素分析法(不活性ガス溶解法)により測定される。

[0017]

本発明の炭素質材料において、レーザーラマン分光法により観測されるラマンスペクトルの1360cm ¹ 付近のピークの半値幅の値は、180cm ¹ 以上230cm ¹ 以下が好ましい。ここで、1360cm ¹ 付近のピークとは、一般にDバンドと称されるラマンピークであり、グラファイト構造の乱れ・欠陥に起因するピークである。1360cm ¹ 付近のピークは、通常、1345cm ¹ ~ 1375cm ¹ 、好ましくは1350cm ¹ ~ 1370cm ¹ の範囲に観測される。なお、本明細書における半値幅は、半値全幅である。

[0018]

1360cm 1 付近のピークの半値幅の値は、炭素質材料に含まれるグラファイト構造の乱れ・欠陥の量に関係する。こののような構造の乱れは、例えば窒素原子が炭素幅幅の値が180cm 1 付近のピークの半値幅の値は、例えば窒素原子が炭素幅幅ので消入されることにより引き起こされ得る。1360cm 1 付近のピークの乱れ・ワの乱れ・リカーをではなり、だけのはいが増加する。そのは果、リカーをではなり、たびの光をではは185cm 1 は、グラファイト構造の未発達により結晶間の微細孔が増加する。を放電を量をありましてが増加する。を放電を量をありましてが増加する。を放電を量をありましてが、半値幅が230cm 1 以上である。また、半値幅が230cm 1 以上である。また、半値幅が少なくなるためにより好ましては、が増加し、グラファイト構造のは、1360cm 1 以下、対対は、1360cm 1 付近のピークの半値幅の値は、好ましては225cm 1 は、明新により好ましては215cm 1 以下、より好ましては215cm 1 以下、は10分ましては215cm 1 以下、は10分ましては210cm 1 以下、さらにより好ましては206cm 1 以下、ちらにより好ましては208cm 1 以下、特に好ましては206cm 1 以下、特に好きの記述は206cm 1 以下、206cm 1 以下、206cm 1 以下、206cm 1 以下、206cm 1 以下、206cm 1 以下、206cm 1 以下で206cm 1 以下206cm 1

[0019]

ラマンスペクトルの測定は、ラマン分光器(例えば、堀場製作所製ラマン分光器「La

20

30

40

50

b R A M A R A M I S (V I S) 」)を用いて行う。具体的には、例えば、測定対象粒子を観測台ステージ上にセットし、対物レンズの倍率を 1 0 0 倍とし、ピントを合わせ、測定セル内に 5 3 2 n m のアルゴンイオンレーザ光を照射しながら、露光時間 1 秒、積算回数 1 0 0 回、測定範囲を 5 0 - 2 0 0 0 c m ^{- 1} として測定する。

[0020]

1360cm 1 付近のピークの半値幅の値を上記の範囲に調整する方法は何ら限定されないが、例えば、炭素質材料の原料となる炭化物を、不活性ガス雰囲気下で熱処理する工程を含む、後述する炭素質材料の製造方法を用いることができる。特に、供給する不活性ガスの供給量を大きくする、昇温速度を下げる、熱処理温度を高くすると、炭素質材料に含まれるグラファイト構造の乱れ・欠陥を引き起こす要因となる窒素原子等が脱離しやすく、その結果、1360cm 1 付近のピークの半値幅の値が小さくなる傾向がある。したがって、不活性ガスの供給量、昇温速度および熱処理温度を調整し、半値幅の値を所望の範囲に調整することができる。

[0021]

本発明の炭素質材料において、ラマンスペクトルの1360cm^{・1}付近のピーク強度 (I₁₃₆₀)と1580cm⁻¹付近のピーク強度(I₁₅₈₀)の強度比(R値=I 1 3 6 0 / I 1 5 8 0) は炭素質材料の結晶性に関係する。炭素質材料の結晶性が低いと 、炭素骨格のエッジが増加し、Liの挿入サイトが増加する。そのため、低温での特性が 向上したり、抵抗が低くなるなどの利点がある。これらの理由より非水電解質二次電池の 内部抵抗を低下させやすい観点から、R値は、好ましくは1.10以上、より好ましくは 1 . 1 3 以上、さらにより好ましくは 1 . 1 5 以上、特に好ましくは 1 . 1 7 以上である 。 ま た 、 炭 素 質 材 料 の 結 晶 性 が 高 い と 、 非 晶 部 が 少 な く な り 、 炭 素 骨 格 の エ ッ ジ が 減 少 し 、リチウムと反応する炭素末端の反応基が少なくなる。そのためリチウムイオンの利用効 率が増加する。このため、R値は、好ましくは1.28以下、より好ましくは1.25以 下、さらにより好ましくは1.22以下である。ここで、1360cm^{:1}付近のピーク とは、半値幅に関して上記に述べた一般にDバンドと称されるラマンピークであり、グラ ファイト構造の乱れ・欠陥に起因するピークである。1580cm^{・1}付近のピークとは 、 一 般 に G バン ド と 称 さ れ る ラ マ ン ピ ー ク で あ り 、 グ ラ フ ァ イ ト 構 造 に 由 来 す る ピ ー ク で ある。ここで、1580cm^{・ 1} 付近のピークは、通常1565cm^{・ 1} ~1615cm ^{- 1}、好ましくは1560cm^{- 1}~1610cm^{- 1}の範囲に観測される。

[0022]

[0023]

BET法による比表面積を上記の範囲に調整する方法は何ら限定されないが、例えば、後述する炭素質材料の製造方法において、炭素前駆体を得る工程および/または炭化物を得る工程の温度を低くしたり、加熱時間を短くすると、熱による構造の収縮が抑制されること等により、最終的に得られる炭素質材料のBET比表面積は大きくなる傾向がある。

そのため、所望の範囲のBET比表面積を有する炭素質材料を得るために、焼成温度や焼成時間を調整すればよい。

[0024]

本発明の炭素質材料の平均粒子径D、のは30μm以下であることによって、電極作製 時の塗工性が良好となることに加えて、炭素質材料の粒子内でのリチウムイオンの拡散自 由行程が少なくなるため、急速な充放電が得やすくなり好ましい。さらに、リチウムイオ ンニ次電池では、入出力特性を向上させるために電極面積を大きくすることが重要であり 、そのためには、電極調製時に集電板への活物質の塗工厚みを薄くする必要がある。これ らの観点から平均粒子径 D 、。は小さいほど好ましく、好ましくは 3 0 μ m 以下、より好 ましくは 2 5μm以下、さらにより好ましくは 2 0μm以下、特に好ましくは 1 8μm以 下、最も好ましくは 1 5 μ m 以下である。活物質となる炭素質材料の平均粒子径が上記の 上限以下である場合、電極調製時に塗工厚みを薄くしやすい。また、本発明の炭素質材料 の平均粒子径 D 5 0 は 2 μ m 以上であることによって、炭素質材料中の微粉による比表面 積の増加および電解液との反応性の増加を抑制し、不可逆容量の増加を抑制しやすくなり 好ましい。また、炭素質材料を用いて負極を製造する場合に、炭素質材料の間に形成され る空隙を確保しやすく、電解液中でのリチウムイオンの移動が抑制されにくく、非水電解 質二次電池の抵抗を低減させやすい。これらの観点から平均粒子径 D 、 。は 2 μ m 以上が 好ましく、 $3 \mu m$ 以上がより好ましく、 $4 \mu m$ 以上がさらにより好ましく、 $5 \mu m$ 以上が 特に好ましい。平均粒子径D、 。 は、累積体積が50%となる粒子径であり、例えば粒子 径・粒度分布測定装置(マイクロトラック・ベル株式会社製「マイクロトラックMT33 0 0 E X II 」)を用いたレーザー散乱法により粒度分布を測定することにより求めること ができる。

[0 0 2 5]

[0026]

 10

20

30

40

向にある。

[0027]

本発明の炭素質材料は、

(1)原料を、不活性ガス雰囲気中、100 / 時間以上の昇温速度で100~250の間の温度まで昇温して炭素前駆体を得る工程、

(2 A)前記炭素前駆体を、不活性ガス雰囲気下、100 / 時間以上の昇温速度で、500~900 の範囲の第1温度まで加熱する工程、

(2B)前記炭素前駆体を、不活性ガスの供給下、500~900 の温度で熱処理して 炭化物を得る工程である。

(3 A)前記炭化物を、不活性ガス雰囲気下、100 / 時間以上の昇温速度で、100 0~1400 の範囲の第2温度まで加熱する工程、および

(3B)前記炭化物を、不活性ガスの供給下、1000~1400 の温度で熱処理して 炭素質材料を得る工程である。

[0028]

原料は、上記の糖類等の他に架橋剤を添加しても良い。添加する架橋剤は特に限定されるものではなく、例えば有機酸が挙げられる。有機酸としては、特に限定されないが、例えばギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、カプロン酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、ウンデカン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、コハク酸、リノール酸、オレイン酸、アジピン酸等の脂肪族カルボン酸;安息香酸、サリチル酸、フタル酸、テレフタル酸等の芳香族カルボン酸;乳酸、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸等のヒドロキシカルボン酸;エチレンジアミン四酢酸等のカルボン酸、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸等のスルホン酸などが挙げられる。有機酸とでんぷん等を混合し熱処理することで炭素質材料中の酸素官能基の形態が変化し、リチウムイオンを吸蔵するサイト形成の効果が得られて放電容量が得られる傾向にある。そのリチウムイオン吸蔵サイト形成の効果が得られやすい観点から、多価カルボン酸が好ましい。

[0029]

[0030]

ここで、工程(1)においては、熱処理により原料と架橋剤が反応し、でんぷん等の原料がエステル架橋される。その結果、炭素前駆体の原料が熱処理により融化することなく、微細な構造を維持する炭素前駆体が得られると考えられる。なお、工程(1)に関しては省略してもよい。

[0031]

工程(1)では、原料を昇温し、上記のように100~250 の温度範囲で1~12時間熱処理を行う。工程(1)における熱処理温度は、原料と架橋剤の反応が進行しやすく、また、上記特徴を有する炭素質材料を最終的に得やすい観点から、好ましくは120~230 、より好ましくは130~200 であり、熱処理時間は、好ましくは2~8

10

20

30

40

20

30

40

50

時間、より好ましくは2.5~6時間、さらに好ましくは3~5時間である。ここで、熱処理温度は、一定の温度であってよいが、上記範囲内であれば特に限定されない。

[0032]

工程(2A)は、前記工程(1)で得た炭素前駆体または原料を、不活性ガス雰囲気下、100 / 時間以上の昇温速度で、500~900 の範囲の第1温度まで加熱する工程であり、工程(2B)は、次いで、上記(2A)で得た該炭素前駆体を、不活性ガスの供給下、500~900 の温度で熱処理して炭化物を得る工程である。工程(2A)は、不活性ガス雰囲気下で行われ、工程(2B)は、不活性ガスの供給下で行われる工程とは、該工程が不活性ガスの供のでもよい。こことを表し、不活性ガスの積極的な供給が行われていても、行われていなくてもよい。これに対し、不活性ガスの積極的な供給が行われていても、行われていが供給される雰囲気下であることを意味し、例えば不活性ガスの単なる雰囲気下での熱処理は、積極的なにガスの供給が行われているとはいえず、不活性ガスの供給下で熱処理が行われているに対スの供給が行われているとはいえず、不活性ガスの供給下で熱処理が行われているに対えの供給が行われているとはいえず、不活性ガスの供給下で熱処理が行われているにはいえない。なお、本明細書において、当該工程(2A)および/または(2B)を低温焼成(工程)とも称する。不活性ガスとしては、例えば、アルゴンガス、ヘリウムガス、窒素ガスが挙げられ、好ましくは窒素ガスである。

[0033]

工程(2A)における昇温速度は、上記特徴を有する炭素質材料を最終的に得やすい観点、特に窒素元素含有量および1360cm ¹ 付近のラマンピークの半値幅を上記範囲に調整しやすい観点から、好ましくは100 / 時間以上、より好ましくは300 / 時間以上、さらに好ましくは400 / 時間以上、特に好ましくは500 / 時間以上である。昇温速度の上限は特に限定されないが、急激な熱分解による比表面積増大を抑制し易い観点から、好ましくは1000 / 時間以下、より好ましくは800 / 時間以下である。工程(2A)における第1温度は、500~900 、好ましくは530~880 、より好ましくは550~850 、さらに好ましくは600~800 である。

[0034]

次いで、工程(2B)では、炭素前駆体を、不活性ガスの供給下、500~900 の温度で熱処理して炭化物を得る。工程(2B)における熱処理温度を以下において低温焼成温度とも称する。工程(2B)における低温焼成温度は、上記特徴を有する炭素質材料を最終的に得やすい観点から、500~900 、好ましくは530~880 、より好ましくは550~850 、さらに好ましくは600~800 である。低温焼成温度は、一定の温度であってよいが、上記範囲内であれば特に限定されない。工程(2A)も上記不活性ガスを供給しながら行われることが好ましい。また、操作を簡便にし易くするために、工程(2A)における第1温度と工程(2B)における熱処理温度とが等しいことが好ましい。工程(2B)における熱処理時間は、好ましくは0.1~5時間、より好ましくは0.3~3時間、さらに好ましくは0.5~2時間である。

[0035]

工程(3A)は、前記工程(2B)で得た炭化物を、不活性ガス雰囲気下、100 / 時間以上の昇温速度で、1000~1400 の範囲の第2温度まで加熱する工程であり、工程(3B)は、次いで、該炭化物を、不活性ガスの供給下、1000~1400 の温度で熱処理して炭素質材料を得る工程である。ここで、工程(3A)は、不活性ガス雰囲気下で行われ、工程(3B)は、不活性ガスの供給下で行われる。ここで、不活性ガス雰囲気下、不活性ガス供給下という条件については、上記で(2A)および(2B)について記載したとおりである。また、本明細書において、当該工程(3A)および(または(3B)を高温焼成(工程)とも称する。不活性ガスとしては、上記で(2A)および(2B)について上記に記載したものが挙げられ、好ましくは窒素ガスである。

[0036]

工程(3A)における昇温速度は、上記特徴を有する炭素質材料を最終的に得やすい観点、特に窒素元素含有量および1360cm^{・1}付近のラマンピークの半値幅を上記範囲に調整しやすい観点から、好ましくは100 /時間以上、より好ましくは300 /時

20

30

40

50

間以上、さらに好ましくは400 / 時間以上、特に好ましくは500 / 時間以上である。昇温速度の上限は特に限定されないが、急激な熱分解による比表面積増大を抑制し易い観点から、好ましくは800 / 時間以下、より好ましくは700 / 時間以下、さらにより好ましくは600 / 時間以下である。工程(3A)における第2温度は、1000~1400 、好ましくは1050~1380 、より好ましくは1100~1370 、さらに好ましくは1150~1360 、特に好ましくは1200~1350 である。

[0037]

リチウムイオンを吸蔵しやすい構造を作り、放電容量を高めやすい観点から、通常、工程(2B)に続いて工程(3A)が行われる。したがって、工程(3A)における昇温工程は、500~900 の範囲の低温焼成温度から、上記1000~1400 の範囲の第2温度まで昇温する工程である。例えば、上記の昇温速度で、低温焼成温度(500~900)から第2温度(1000~1380)まで、好ましくは低温焼成温度(530~880)から第2温度(1100~1370)まで、さらに好ましくは低温焼成温度(550~850)から第2温度(1100~1360)まで、特に好ましくは低温焼成温度(600~850)から第2温度(1150~1360)まで、特に好ましくは低温焼成温度(600~800)から第2温度(1200~1350)まで、昇温される。

[0038]

次いで、工程(3B)では、炭化物を、不活性ガスの供給下、1000~1400 の温度で熱処理して炭素質材料を得る。工程(3B)における熱処理温度を以下において高温焼成温度とも称する。工程(3B)における高温焼成温度は、操作を簡便にしやすく上記特徴を有する炭素質材料を最終的に得やすい観点から、1000~1400 、好ましくは1100~1370 、さらに好ましくは1150~1360 、特に好ましくは1100~1370 、さらに好ましくは1150~1360 、特に好ましくは1100~1370 、さらに好ましくは1100~1370 である。高温焼成温度は、一定の温度であってよいが、上記範囲内であれば特に限定されない。工程(3B)におけるたけるましくは0.5~2時間である。工程(3A)も上記不活性ガスを供給しながら行われることが好ましい。また、操作を簡便にしやすい観点から、工程(3A)における第2温度と手しいことが好ましい。

[0039]

高温焼成温度(すなわち工程(3 B)における焼成温度)は、好ましくは上記工程(3 A)における第2温度と等しく、電極に用いた際に高い充放電容量および充放電効率と低い抵抗を与える炭素質材料を得やすい観点から、工程(2 B)における焼成温度(好ましい態様において工程(2 A)における第1温度)以上の温度であることが好ましい。高温焼成温度は、低温焼成温度よりも、好ましくは50~700 、より好ましくは100~600 、さらに好ましくは200~500 高い温度である。

[0040]

本発明の炭素質材料は、非水電解質二次電池の負極活物質として好適に使用することができる。本発明はまた、本発明の炭素質材料を含む非水電解質二次電池用負極ならびに該負極を有する非水電解質二次電池も提供する。

[0041]

以下において、本発明の非水電解質二次電池用の負極の製造方法を具体的に述べる。本発明の負極は、例えば、本発明の炭素質材料に結合剤(バインダー)を添加し、適当な溶媒を適量添加した後、これらを混練し電極合剤を調製する。得られた電極合剤を、金属板等からなる集電板に塗布および乾燥後、加圧成形することにより、本発明の非水電解質二次電池用の負極を製造することができる。

[0042]

本発明の炭素質材料を用いることにより、導電助剤を添加しなくとも高い導電性を有する電極(負極)を製造することができる。さらに高い導電性を賦与することを目的として

、必要に応じて電極合剤の調製時に、導電助剤を添加することができる。導電助剤として は、導電性のカーボンブラック、気相成長炭素繊維(VGCF)、ナノチューブ等を用い ることができる。導電助剤の添加量は、使用する導電助剤の種類によっても異なるが、添 加する量が少なすぎると期待する導電性が得られないことがあり、多すぎると電極合剤中 の分散が悪くなることがある。このような観点から、添加する導電助剤の好ましい割合は 0 . 5 ~ 1 0 質量% (ここで、活物質(炭素質材料)量 + バインダー量 + 導電助剤量 = 1 00質量%とする)であり、さらにより好ましくは0.5~7質量%、特に好ましくは0 . 5 ~ 5 質量%である。結合剤としては、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、ポリテト ラフルオロエチレン、およびSBR(スチレン・ブタジエン・ラバー)とCMC(カルボ キシメチルセルロース)との混合物等のように電解液と反応しないものであれば特に限定 されない。中でもSBRとCMCとの混合物は、活物質表面に付着したSBRとCMCが リチウムイオン移動を阻害することが少なく、良好な入出力特性が得られるため好ましい 。SBR等の水性エマルジョンやCMCを溶解し、スラリーを形成するために、水等の極 性溶媒が好ましく用いられるが、PVDF等の溶剤性エマルジョンをN-メチルピロリド ン等に溶解して用いることもできる。結合剤の添加量が多すぎると、得られる電極の抵抗 が大きくなるため、電池の内部抵抗が大きくなり電池特性を低下させることがある。また 、結合剤の添加量が少なすぎると、負極材料の粒子相互間および集電材との結合が不十分 になることがある。結合剤の好ましい添加量は、使用するバインダーの種類によっても異 なるが、例えば溶媒に水を使用するバインダーでは、SBRとCMCとの混合物など、複 数のバインダーを混合して使用することが多く、使用する全バインダーの総量として0. 5 ~ 5 質量 % が好ましく、 1 ~ 4 質量 % がより好ましい。一方、 P V D F 系のバインダー では好ましくは3~13質量%であり、より好ましくは3~10質量%である。また、電 極合剤中の本発明の炭素質材料の量は、80質量%以上が好ましく、90質量%以上がよ り好ましい。また、電極合剤中の本発明の炭素質材料の量は、100質量%以下が好まし く、97質量%以下がより好ましい。

[0043]

電極活物質層は、基本的には集電板の両面に形成されるが、必要に応じて片面に形成されていてもよい。電極活物質層が厚いほど、集電板やセパレータ等が少なくて済むため、高容量化には好ましい。しかし、対極と対向する電極面積が広いほど入出力特性の向上に有利なため、電極活物質層が厚すぎると入出力特性が低下することがある。活物質層の厚み(片面当たり)は、電池放電時の出力の観点から、好ましくは10~80μm、より好ましくは20~75μmである。

[0044]

本発明の非水電解質二次電池は、本発明の非水電解質二次電池用負極を含む。本発明の炭素質材料を含む非水電解質二次電池用負極を有する非水電解質二次電池は、高い充放電容量を有する。

[0 0 4 5]

本発明の炭素質材料を用いて非水電解質二次電池用の負極を形成する場合、正極材料、セパレータ、および電解液などの電池を構成する他の材料は特に限定されることなく、非水溶媒二次電池として従来使用され、あるいは提案されている種々の材料を使用することが可能である。

[0046]

例えば、正極材料としては、層状酸化物系(LiMO $_2$ 又はNaMO $_2$ と表されるもので、Mは金属:例えばLiCoO $_2$ 、LiNiO $_2$ 、LiMnO $_2$ 、NaFeO $_2$ 、NaFeO $_2$ 、NaNO $_2$ 、NaSO $_2$ 、NaVO $_2$ またはLiNi $_x$ Со $_y$ Мп $_z$ О $_2$ 、NaNi $_x$ Мп $_z$ О $_2$ (ここで $_x$ 、 $_y$ 、 $_z$ は組成比を表わす))、オリビン系(LiMPO $_4$ 又はNaMPО $_4$ で表され、Mは金属:例えばLiFePО $_4$ 、NaFePО $_4$ など)、スピネル系(LiM $_2$ О $_4$ 又はNaM $_2$ О $_4$ で表され、Mは金属:例えばLiMn $_2$ О $_4$ 、NaMn $_2$ О $_4$ など)の複合金属カルコゲン化合物が好ましく、これらのカルコゲン化合物を必要に応じて混合して使用してもよい。これらの正極材料を適当なバインダ

10

20

30

40

ーと電極に導電性を付与するための炭素材料とともに成形して、導電性の集電材上に層形成することにより正極が形成される。

[0047]

[0048]

非水電解質二次電池は、一般に上記のようにして形成した正極と負極とを必要に応じて透液性セパレータを介して対向させ、電解液中に浸漬させることにより形成される。このようなセパレータとしては、二次電池に通常用いられる不織布、その他の多孔質材料からなる透過性または透液性のセパレータを用いることができる。あるいはセパレータの代わりに、もしくはセパレータと一緒に、電解液を含浸させたポリマーゲルからなる固体電解質を用いることもできる。

[0049]

本発明の炭素質材料は、例えば自動車などの車両に搭載される電池(典型的には車両駆動用非水電解質二次電池)用炭素質材料として好適である。本発明において車両とは、通常、電動車両として知られるものや、燃料電池や内燃機関とのハイブリッド車など、特に限定されることなく対象とすることができるが、少なくとも上記電池を備えた電源装置と、該電源装置からの電源供給により駆動する電動駆動機構と、これを制御する制御装置とを備えるものである。車両は、さらに、発電ブレーキや回生ブレーキを備え、制動によるエネルギーを電気に変換して、前記非水電解質二次電池に充電する機構を備えていてもよい。

【実施例】

[0050]

以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する ものではない。なお、以下に炭素質材料の物性値の測定法を記載するが、実施例を含めて 、本明細書中に記載する物性値は、以下の方法により求めた値に基づくものである。

[0 0 5 1]

(元素分析)

株式会社堀場製作所製、酸素・窒素・水素分析装置 EMGA-930を用いて、不活性ガス溶解法に基づいて元素分析を行った。

当該装置の検出方法は、酸素:不活性ガス融解-非分散型赤外線吸収法(NDIR)、窒素:不活性ガス融解-熱伝導法(TCD)、水素:不活性ガス融解-非分散型赤外線吸収法(NDIR)であり、校正は、(酸素・窒素)Niカプセル、TiH₂(H標準試料)、SS-3(N、O標準試料)で行い、前処理として250、約10分で水分量を測定した試料20mgをNiカプセルに取り、元素分析装置内で30秒脱ガスした後に測定した。試験は3検体で分析し、平均値を分析値とした。上記のようにして、試料中の窒素元素含有量、酸素元素含有量および水素元素含有量を得た。

[0052]

<酸素非存在下で加熱分解したときの一酸化炭素量または二酸化炭素の測定>

上記元素分析において、Snカプセルを投入した後、10 / 秒の速度で昇温し、酸素化合物分解ガスである一酸化炭素または二酸化炭素の検出強度を検出温度に対してプロッ

10

20

30

40

トし、各温度域での累計検出量比を算出した。

[0053]

(ラマンスペクトル)

ラマン分光器(堀場製作所製「LabRAM ARAMIS(VIS)」)を用い、測 定 対 象 粒 子 (炭 素 質 材 料 ま た は 炭 化 物) を 観 測 台 ス テ ー ジ 上 に セ ッ ト し 、 対 物 レ ン ズ の 倍 率を100倍とし、ピントを合わせ、アルゴンイオンレーザ光を照射しながら測定した。 測 定 条 件 の 詳 細 は 以 下 の と お り で あ り 、 得 ら れ た ラ マ ン ス ペ ク ト ル の 1 3 6 0 c m ` ¹ 付 近のピークの半値幅の値、ラマンスペクトルの1360cm⁻¹付近のピーク強度(I₁ 3 6 0) と 1 5 8 0 c m ^{- 1} 付近のピーク強度 (I 1 5 8 0) の強度比 (R 値、 I 1 3 6 。/ I 1 5 8 6) を算出した。

アルゴンイオンレーザ光の波長: 5 3 2 n m

試料上のレーザーパワー: 15mW

分解能: 5 - 7 c m ^{- 1}

測定範囲:50-2000cm-1

露光時間:1秒 積算回数:100回

ピーク強度測定:ベースライン補正 Polynom-3次で自動補正

ピークサーチ&フィッテイング処理 GaussLoren

[0054]

(窒素吸着 B E T 法による比表面積)

以下にBETの式から誘導された近似式を記す。

【数1】

$$\frac{p/p_0}{v(1-p/p_0)} = \frac{1}{v_m c} + \frac{(c-1) p}{v_m c p_0}$$

[0055]

上記の近似式を用いて、液体窒素温度における、窒素吸着による多点法により所定の相 料の比表面積(SSA:単位はm²g‐¹)を計算した。

[0056]

【数2】

比表面積 =
$$\left(\frac{v_m Na}{22400}\right) \times 10^{-18}$$

[0057]

上記の式中、vmは試料表面に単分子層を形成するに必要な吸着量(cm³/g)、v は実測される吸着量(cm³/g)、p₀は飽和蒸気圧、pは絶対圧、cは定数(吸着熱 を反映)、Nはアボガドロ数 6 . 0 2 2 × 1 0 ^{2 3} 、 a (n m ²) は吸着質分子が試料表 面で占める面積(分子占有断面積)である。

[0058]

具体的には、カンタクローム社製「Autosorb-iQ-MP」を用いて、以下の ようにして液体窒素温度における炭素質材料への窒素の吸着量を測定した。測定試料を試 10

20

30

料管に充填し、試料管を・196 に冷却した状態で、一旦減圧し、その後所望の相対圧にて測定試料に窒素(純度99.999%)を吸着させた。各所望の相対圧にて平衡圧に達した時の試料に吸着した窒素量を吸着ガス量 v とした。

【数3】

$$\rho_{g_i} = \frac{m_2 - m_1}{m_2 - m_1 - (m_4 - m_3)} \times \frac{m_3 - m_1}{m_5 - m_1} d$$

[0059]

(レーザー散乱法による平均粒子径 D 5 0)

炭素質材料または炭化物の平均粒子径(粒度分布)は、以下の方法により測定した。試料を界面活性剤(和光純薬工業株式会社製「ToritonX100」)が5質量%含まれた水溶液に投入し、超音波洗浄器で10分以上処理し、水溶液中に分散させた。この分散液を用いて粒度分布を測定した。粒度分布測定は、粒子径・粒度分布測定装置(マイクロトラック・ベル株式会社製「マイクロトラックMT3300EXⅡ」)を用いて行った。D₅₀は、累積体積が50%となる粒子径であり、この値を平均粒子径として用いた。

[0060]

(X 線回折)

炭素質材料または炭化物の粉末を試料ホルダーに充填し、リガク社製 M i n i F l e x IIを用いて、 X 線回折測定を行った。 C u K (= 1 . 5 4 1 8)を線源とし、走査範囲は 1 0 ° < 2 < 3 5 ° とした。

[0061]

(含窒素ガス排出量)

原料を焼成して出る含窒素ガス排出量は以下のようにして算出した。原料100gあたりの窒素重量と、その原料から得られた炭素質材料中の窒素重量を、元素分析による窒素元素含有量からそれぞれ計算した。それら窒素重量の差を含窒素ガスの排出量として算出した。実際は、窒素元素に酸素元素や炭素元素が結合した形でガスが排出されるため、算出した値より排出量は大きくなる。元素分析は粉体試料を取り扱うが、比較例3原料の椰子殻は粉末にできなかったため、測定方法の問題により分析が不可能であった。従って、表1比較例3には含窒素ガスの排出量を測定不可と記載した。

[0062]

(実施例1)

クエン酸 5 . 0 g を純水 6 0 m L に溶解した後に、でんぷん 5 0 g を添加し、ヘラで混合後、 5 0 で乾燥することで、低分子量化したでんぷんを含む混合物を得た。得られた混合物を、窒素ガス雰囲気中、 1 3 0 まで昇温した。この際、 1 3 0 までの昇温速度は 6 0 0 / 時間(1 0 / 分)とした。窒素ガス気流下、 1 3 0 で 5 時間熱処理することにより炭素前駆体を得た。この際、窒素ガスの供給量は、でんぷん 2 0 g あたり 1 L / 分であった。

炭素前駆体を、窒素ガス雰囲気中、600 まで加熱した。この際、600 までの昇温速度は600 /時間(10 /分)とした。次いで、窒素ガス気流下、600 で60分間熱処理することにより炭化処理し、炭化物を得た(第1焼成)。この際、窒素ガスの供給量は、炭素前駆体40gあたり3L/分であった。その後、得られた炭化物をボールミルで粉砕することにより、粉砕炭化物を得た。次に、粉砕炭化物を、1200 まで月温し、1200 で60分間熱処理することにより炭素質材料を得た(第2焼成)。この際、1200 までの昇温速度は600 /時間(10 /分)とした。上記の昇温および熱処理は、窒素ガス気流下で行った。窒素ガスの供給量は、粉砕炭化物5gあたり3L/分であった。

[0063]

(実施例2)

10

20

30

40

クエン酸 5 . 0 g とでんぷん 5 0 g を粉体で混合し混合物を得た。得られた混合物を、窒素ガス雰囲気中、1 3 0 まで昇温した。この際、1 3 0 までの昇温速度は 6 0 0 / 時間(1 0 /分)とした。窒素ガス気流下、1 3 0 で 5 時間熱処理することにより炭素前駆体を得た。この際、窒素ガスの供給量は、でんぷん 2 0 g あたり 1 L / 分であった。

この炭素前駆体を、実施例1の炭素前駆体の代わりに用いて、実施例1と同様に、第1 焼成・粉砕・第2焼成を行うことにより炭素質材料を得た。

[0064]

(実施例3)

クエン酸 5 . 0 gをアジピン酸 3 . 8 gにした以外は実施例 2 と同様にして、炭素質材料を得た。

[0065]

(実施例4)

テレフタル酸4.3gとでんぷん50gを粉体で混合し混合物を得た。この混合物を、 実施例1の炭素前駆体の代わりに用いて、実施例1と同様に、第1焼成・粉砕・第2焼成 を行うことにより炭素質材料を得た。

[0066]

(実施例5)

実施例1の炭素前駆体の代わりにデキストリン40gを用いて、実施例1と同様に、第1焼成・粉砕・第2焼成を行うことにより炭素質材料を得た。

[0067]

(比較例1)

デキストリン 4 0 g をでんぷん 4 0 g にした以外は実施例 5 と同様にして、炭素質材料を得た。

[0068]

(比較例2)

グルコースと塩化アンモニウムを乳鉢で混合した。得られた混合物を、窒素ガス雰囲気中、1000 まで昇温した。この際、1000 までの昇温速度は240 /時間(4/分)とした。次いで、窒素ガス気流下、1000 で60分間熱処理することにより炭化処理を行なうことにより炭化物を得た(第1焼成)。この際、窒素ガスの供給量は、グルコース5gあたり1L/分であった。その後、得られた炭化物をボールミルで粉砕することにより、粉砕炭化物を得た。次に、粉砕炭化物を、1200 まで昇温し、1200で60分間熱処理することにより炭素質材料を得た(第2焼成工程)。この際、1200 までの昇温速度は600 /時間(10 /分)とした。上記の昇温および熱処理は窒素ガス気流下で行った。窒素ガスの供給量は、粉砕炭化物5gあたり3L/分であった。

[0069]

(比較例3)

椰子殻を破砕し、500 で乾留して、粒径2.360 ~ 0.850mmの椰子殻チャー(粒径2.360 ~ 0.850mm の粒子を98重量%含有)を得た。この椰子殻チャー100g に対して、塩化水素ガスを1体積% 含む窒素ガスを10L / 分の流量で供給しながら870 で50分間気相脱灰処理を実施した。その後、塩化水素ガスの供給のみを停止し、窒素ガスを10L/分の流量で供給しながら、さらに870で30分間気相脱酸処理を実施し、炭素前駆体を得た。得られた炭素前駆体を、ボールミルを用いて平均粒子径10μmに粗粉砕した後、コンパクトジェットミル(株式会社セイシン企業製「コジェットシステム mkIII」)を用いて粉砕および分級し、平均粒径9.6μmの炭素前駆体を得た。調製した炭素前駆体9.1 g と、ポリスチレン0.9g(積水化成品工業株式会社製、平均粒径400μm、残炭率1.2%)とを混合した。この混合物10gを黒鉛製鞘(縦100mm、横100mm、高さ50mm)に入れ、株式会社モトヤマ製高速昇温炉中、毎分5Lの窒素流量下、毎分60 の

30

10

20

40

昇温速度で1250 まで昇温した後、11分間保持し、自然冷却した。炉内温度が20 0 以下に低下したことを確認し、炉内から炭素質材料を取り出した。

[0070]

(比較例4)

クエン酸43gとでんぷん100gを粉体で混合し混合物を得た。得られた混合物を、 窒素ガス雰囲気中、160 まで昇温した。窒素ガス気流下、160 で3分熱処理する ことにより炭素前駆体を得た。

炭素前駆体を、窒素ガス雰囲気中、600 まで加熱した。次いで、窒素ガス気流下、600 で30分間熱処理することにより炭化処理し、炭化物を得た(第1焼成)。この際、窒素ガスの供給量は、炭素前駆体10gあたり1L/分であった。次いで、得られた炭化物をボールミルで粉砕することにより、粉砕炭化物を得た。その後、粉砕炭化物を、800 まで加熱し800 で60分間熱処理することにより、炭素質材料を得た(第2焼成)。この際、800 までの昇温速度は600 /時間(10 /分)とした。上記の昇温および熱処理は、窒素ガス気流下で行った。窒素ガスの供給量は、粉砕炭化物5gあたり3L/分であった。

[0071]

(電極の作製)

各実施例および各比較例で得た炭素質材料をそれぞれ用いて、以下の手順に従って負極 を作製した。

炭素質材料 9 5 質量部、導電性カーボンブラック(TIMICAL製「Super-P(登録商標)」) 2 質量部、CMC1質量部、SBR2質量部および水 9 0 質量部を混合し、スラリーを得た。得られたスラリーを厚さ 1 8 μ m の銅箔に塗布し、乾燥後プレスして、厚さ 4 5 μ m の電極を得た。

[0072]

(電池初期容量および充放電効率)

上記で作製した電極を作用極とし、金属リチウムを対極および参照極として使用した。溶媒として、エチレンカーボネートとジメチルカーボネートとエチルメチルカーボネートを、体積比で1:1:1となるように混合して用いた。この溶媒に、LiPF 6を1mo1/L溶解し、電解質として用いた。セパレータにはポリプロピレン膜を使用した。アルゴン雰囲気下のグローブボックス内でコインセルを作製した。

上記構成のリチウム二次電池について、充放電試験装置(東洋システム株式会社製、「TOSCAT」)を用いて、充放電試験を行った。リチウムのドーピングは、活物質質量に対し70mA/gの速度で行い、リチウム電位に対して1mVになるまでドーピングを終了した。さらにリチウム電位に対して1mVの定電圧を8時間印加して、ドーピングを終了した。このときの容量(mAh/g)を充電容量とした。次いで、活物質質量に対し70mA/gの速度で、リチウム電位に対して2.5Vになるまで脱ドーピングを行い、このとき放電した容量を放電容量とした。放電容量/充電容量の百分率を充放電効率(初期の充放電効率)とし、電池内におけるリチウムイオンの利用効率の指標とした。得られた結果を、表4中、充電容量、放電容量、および充放電効率として示す。

[0073]

各実施例および各比較例における炭素質材料の製造条件、得られた炭素質材料の物性の評価結果および電池特性の評価結果を、それぞれ以下の各表に示す。

[0074]

実施例1~5は、元素分析により求めた窒素元素含有量が0.3質量%以上1.0質量%未満、かつ、元素分析により一酸化炭素または二酸化炭素として検出される酸素量において、1000 での吸収強度に対する1350 での吸収強度比が0.45以上3.0以下である炭素質材料である。これらの炭素質材料は、製造時の含窒素ガス排出量が少なく、かつ該炭素質材料を用いて作製した電池は、高い放電容量と良好な充放電効率を示した。

[0 0 7 5]

10

20

30

これに対して、比較例 1、3、4は、元素分析により一酸化炭素または二酸化炭素として検出される酸素量において、1000 での吸収強度に対する1350 での吸収強度比が0.45未満の炭素質材料である。これらの炭素質材料を用いて作製した電池は、比較例 1、3では放電容量が低いものであり、比較例 4では放電容量と充放電効率が低いものであった。

[0076]

また、比較例2は、元素分析により求めた窒素元素含有量が1.0質量%以上の炭素質材料である。この場合、含窒素ガス排出量が多いものであった。

[0077]

【表1】

炭素質材料の製造条件 含窒素 第1焼成 第2焼成 混合様式 原料 混合割合 ガス 温度 温度 排出量* 炭素源 添加物 mo1比 °C $^{\circ}$ C g 実施例1 でんぷん クエン酸 1:0.08 溶液 6 0 0 1 2 0 0 0.43 でんぷん 実施例2 クエン酸 1:0.08 粉体 600 1 2 0 0 0.47 0.46 実施例3 でんぷん アジピン酸 1:0.08 粉体 600 1 2 0 0 実施例4 でんぷん テレフタル酸 1:0.08 粉体 6 0 0 0.45 1 2 0 0 デキストリ 実施例5 なし なし 0.78 なし 6 0 0 1 2 0 0 比較例1 でんぷん なし なし 6 0 0 0.52 なし 1 2 0 0 塩化アンモニ 比較例 2 グルコース 1:1.1 粉体 1000 1 2 0 0 6.40 ウム 比較例3 椰子殼 なし なし なし 8 7 0 1 2 5 0 測定不可 比較例 4 でんぷん クエン酸 1:0.34 粉体 600 800 0.37

* 原料100gあたりの排出量。

[0078]

【表2】

	炭素質材料の物性							
	X 線回折	ラマンスペクトル			比表面積	平均粒 子径		
	d 0 0 2	D-band	G-band	R 値	SSA	D 5 0		
	Å	c m - 1	c m - 1	I_D/I_G	m ² g ^{- 1}	μm		
実施例1	3.87	2 0 0	9 9	1. 22	11.7	5. 3		
実施例2	3.87	2 0 2	9 7	1. 20	12.5	6.3		
実施例3	3.86	2 0 5	9 8	1.20	12.0	6. 7		
実施例4	3.84	200	9 7	1.21	15.3	6.5		
実施例5	3.83	2 0 5	9 8	1.19	8. 2	6.4		
比較例1	3.87	1 9 8	9 7	1.20	22.5	5. 5		
比較例2	3.81	2 3 9	9 9	1.12	40.2	10.4		
比較例3	3.89	1 8 2	9 9	1. 25	6. 7	9.6		
比較例4	3. 93	2 8 5	8 7	1. 11	-	7. 3		

[0079]

10

20

30

【表3】

	炭素質材料の物性 元素分析					
	О	N	Н	酸素量 吸収強度比*		
	質量%	質量%	質量%			
実施例1	1. 19	0.75	0.12	1.48		
実施例2	1.40	0.61	0.12	0.76		
実施例3	1. 29	0.71	0.13	0.86		
実施例4	1.41	0.72	0.11	0.63		
実施例5	1.67	0.34	0.10	0.91		
比較例1	1.00	0.74	0.11	0.42		
比較例2	1.03	1.79	0.10	0.49		
比較例3	0.21	0.40	0.10	0.16		
比較例4	1. 42	0.44	0.87	0.16		

* 1000 での吸収強度に対する1350 での吸収強度比

[0 0 8 0]

【表4】

	炭素質材料の電池特性					
	充放電特性					
	充電容量	放電容量	充放電効率			
	mAhg ⁻¹	$mAhg^{-1}$	%			
実施例1	5 6 8	4 5 5	80.1			
実施例2	5 5 4	4 3 1	77.9			
実施例3	5 4 1	4 3 5	80.4			
実施例4	5 4 4	4 3 7	80.2			
実施例5	5 5 4	4 4 4	80.1			
比較例1	5 1 9	4 1 0	79.0			
比較例2	6 3 3	5 0 9	80.4			
比較例3	4 6 6	4 1 7	89.5			
比較例4	7 8 1	3 5 6	45.6			

10

20

30

フロントページの続き

F ターム(参考) 4G146 AA01 AB01 AC02A AC02B AC07A AC07B AC13B AC13B AC15B AC16A AC27A AC27B AC27B AD19 AD23 AD25 BA11 BA31 BA38 BB04 BC03 BC23 BC33B BC37B 5H050 AA08 AA19 BA15 BA17 BA20 CA01 CA07 CA08 CA09 CA11 CB07 HA00 HA01 HA05 HA07 HA13